A fluorescent optical disk.

Patent Number:

EP0438225, B1

Publication date:

1991-07-24

Inventor(s):

KOJIMA YUJI (JP); SAWADA HISASHI (JP); TANAKA AKIRA (JP)

Applicant(s):

FUJITSU LTD (JP)

Requested Patent:

☐ JP3214438

Application Number: EP19910300131 19910109 Priority Number(s):

JP19900008458 19900119

IPC Classification:

G11B7/24

EC Classification:

G11B7/0045, G11B7/24, G11B7/24B3, G11B7/24B5B

Equivalents:

DE69122783D, DE69122783T, JP7111785B, KR9408405, US6219329

Cited patent(s):

EP0178836; EP0311512

Abstract

An optical disk (10) comprising a plastic disk body (12) having fluorescent coloring material (20) dispersed therein. Pits (14) are provided on one of the surfaces of the plastic disk body (12), and a reflecting layer (16) is formed over the surface having the pits (14) and a protecting layer (18) is formed over the reflecting layer (16). When the optical disk (10) is subjected to an external light, the fluorescent coloring material (20) emits a radiation of a fluorescent light of a particular color, which can be seen at the opposite surfaces and the outer cylindrical surface of the optical disk (10). The

optical disk (10) can be also subjected to a laser beam for regenerating data stored in the optical disk (10).

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平3-214438

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月19日

G 11 B 7/24

B 7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 光デイスク

②特 頭 平2-8458

20出 願 平 2 (1990) 1 月 19日

⑫発 明 者 田 中 章 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑫発 明 者 沢 田 寿 史 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

@発 明 者 小 島 雄 次 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

P3

⑪出. 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 青木 朗 外4名

明 細 書

1. 発明の名称

光ディスク

2. 特許請求の範囲

樹脂製のディスク(12)の一面側にピット(14) が形成され、該樹脂製のディスクのピットを設け た面に反射層(16)を形成し、さらに該反射層を 被覆する保護層(18)を設けてなる光ディスクに おいて、該樹脂製のディスク(12)が蛍光色素

(20)を含有することを特徴とする光ディスク。

3. 発明の詳細な説明

(発明の概要)

ピットで記憶した情報をレーザー等の光で再生 するための光ディスクに関し、

着色され、且つ色素によるレーザー光の吸収を 少なくできる光ディスクを提供することを目的と し、

ピットを形成した樹脂製のディスクが蛍光色素 を含有する構成とする。

〔産業上の利用分野〕

本発明は樹脂製のディスクにピットを形成し、 このピットで記憶した情報をレーザー等の光で再 生するための光ディスクに関する。

最近の光ディスクの発展は目覚ましく、音楽の分野では既に従来のレコード盤を凌駕しているばかりでなく、コンピュータの分野等においてCO-RON 等のメモリとして使用されている。

〔従来の技術〕

例の面からレーザー光を当て、このレーザー光は 樹脂製のディスクを透過してピット面の反射層で 反射し、反射光がさらに樹脂製のディスクを透過 して樹脂製のディスクから出射し、この出射光の 強度から記録されている情報を読み取るようになっている。

このような光ディスクのディスク材料には、光の透過のために透明性に優れていること、複屈に優れていること、耐熱性に優れていること、耐熱性に優れていること、離型性に優れていること、の動性であること、離型性に優れていることと、整つであることが要求される。このような要求を満たす材料としてボリカーボネートやアクリル樹脂が発され、現在ではボリカーボネート樹脂が多く使用されている。

〔発明が解決しようとする課題〕

光ディスクでは、レーザー光が樹脂製のディスクを透過し、その反射光が再び樹脂製のディスク

用することはできず、所望の色をもつ光ディスク を得ることは不可能と考えられていた。

本発明の目的は特定の色をもち、且つレーザー 光の吸収が少なくて感度のよい再生を行うことの できる光ディスクを提供することである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明による光ディスクは、樹脂製のディスクの一面側にピットが形成され、該樹脂製のディスクのピットを設けた面に反射層を形成し、さらに 技反射層を被覆する保護層を設けてなる光ディスクにおいて、該樹脂製のディスクが蛍光色素を含有することを特徴とするものである。

(作用)

以上の構成では、光ディスクの使用状態にかかわらず、外部光が樹脂製のディスクに入射し、蛍光の発光の波長よりも短い波長の外部光の成分が蛍光色素にいったん吸収される。吸収された光は蛍光に変換され、蛍光色素が所定の色の蛍光を発

を透過して出射しなければならず、樹脂製のディスク中に異物や不純物等が多く含まれて収さされ、レーザー光が異物や不純物等によって吸でするれ、という問題がある。従って、光ディスクの開発はいいかにして透明性に優れた樹脂を得るかかにかけに、そのため、光ディスクのディスク材になていた。そのため、光ディスクのディスク財になる無色透明なものを使用するのがはいた。 製造行程を確立する努力が払われていた。

光する。蛍光は可視光域の外部光によって誘発さ れるので、光ディスクが人の目に触れる通常の環 境では常時蛍光を発光し、よって光ディスクが若 色されたもののように見える。また、光ディスク の使用時には、この樹脂製のディスクにレーザー 光を当てて再生を行うが、一般に使用される半導。 体レーザーの発光波長は 780nmであり、これは可 視光域の赤外側の限界付近にある。一方、蛍光の 発光は可視光域にある所定の色の波長をもち、こ れは赤外側の限界付近の 780mmよりも短い。そし て蛍光色素はこの所定の色の波長よりも短い波長 の光を吸収するが、この所定の色の波長よりも長 い波县のレーザー光を吸収しない。従って、レー ザー光が蛍光色素に当たっても吸収されず、レー ザー光はほとんど弱くなることなく樹脂製のディ スクを透過でき、感度のよい再生を行うことがで

(実施例)

第1図は本発明の実施例による光ディスク10の

経断面である。光ディスク10は図示しないけれども円形の輪郭を有する。光ディスク10は、周知のように樹脂製のディスク12の一面倒に所定のパターンでピット14が形成され、この樹脂製のディスク12のピット14を設けた面にアルミニウムの蒸着による反射層16を形成し、さらにこの反射層16を被覆する樹脂製の保護層18を設けてなるものである。

樹脂製のディスク12は透明性に優れたCDグレードのポリカーボネート樹脂で作られ、このポリカーボネート樹脂中にペリレン系の蛍光色素20を含有させたものである。樹脂製のディスク12の製造は、最初に押出し成形機で蛍光色素20を所定の濃度でポリカーボネート樹脂と混練して着色ペレットを作成し、次にクリーンルーム内で射出成形機でディスクに成形することによって達成される。

この樹脂製のディスク12に含有させる蛍光色素 20の選択において、蛍光色素20を有機材料から選 択すればポリカーボネート樹脂と相溶性がよくポ リカーボネート樹脂中によく分散する。特に、蛍

紫色のイミダゾール誘導体の蛍光色素20の例は 次の通りである。

$$R - N \longrightarrow 0$$

青色のBBOTの蛍光色素20の例は次の通りである。

HC,
$$-\frac{C}{C}$$
 $+\frac{C}{C}$ $+\frac{C}$

第1図においては、説明の都合上、蛍光色素20を1個だけ比較的に大きく示している。実際には非常に小さな粒子状の蛍光色素20が無数に樹脂製のディスク12に分散混合している。光ディスク10が人の目に触れる通常の環境では外部光Aがある。

この樹脂製のディスク12に外部光Aが入射し、蛍光色素20に当たると、蛍光の発光の波長よりも短い波長の外部光Aの成分が蛍光色素20にいったん吸収され、吸収された光は蛍光に変換され、所定の色の蛍光を発光する。よって光ディスク10はほとんど常時蛍光を発光し、よって光ディスク10が着色されたもののように見える。

されるように樹脂製のディスク12の円筒側面から出射し、樹脂製のディスク12の円筒側面に強いサ 光色を呈する。これは光ディスクを単に著色した 以上に強い視覚的な印象を与える。さらに、この 樹脂製のディスク12の円筒側面から出射する蛍光の発光を利用してCDデッキ等の設備での光ディスク10の軸線方向の位置決めの基準として使用することができ、あるいは光ディスク10の機能面での拡張を図ることが期待できる。

光ディスク10を使用するCDデッキ等の設備には再生装置22があり、再生装置22は再生用光準を開発を含む。再生装置22は再生用光準を開発を含む。再生装置22は再生中の設備では、180mmの半導体レーザー光しを引き、2012の表面に当て、ピット14のを開設のディスク12の表面に当てを受光素子では開いたのである。このため、レーザー光しは、は関のディスク12を透過して反射層16にいりたり、透過間間16で反射して再び樹脂製のディスク12を透過し、樹脂製のディスク12から出射した後で受光素

子に向けられる。蛍光色素20は樹脂製のディスク12中に分散しており、且つレーザー光しと樹脂製のディスク12との相対的な位置は変化するので、レーザー光しが蛍光色素20に当たる場合と当たらない場合とが発生する。レーザー光しが蛍光色素20に当たらない場合にはレーザー光しは蛍光色素20に影響されず、設定通りの窓度で再生を行うことができる。

レーザー光しが生きる。 ・ 大きない。 はまり、 ・ 大きない。 できるのではは、 ・ 大きない。 できるのでは、 ・ 大きない。 できる。 できる。 できる。 他間のできる。 他間のできる。 他間のできる。 他間のでは、 ・ 大きない。 できる。 他間のできる。 他に、 ・ 大きない。 できる。 他間のできる。 他に、 ・ 大きない。 できる。 他に、 ・ 大きない。 できる。 他に、 ・ 大きない。 他に、 ・ 大きる。 他に、 ・ 大きない。 一、

ィスク12に蛍光色素20を含有させたことによるレーザー光しの強度低下は小さい。この点で、蛍光色素20の所定の色の波長が使用するレーザー光しの波長よりも短くなるようにすることが大切である。

しかし、レーザー光しが蛍光色素20に当たって過せ光色素に特有の吸収作用を受けないう意味をするという意味を強力をおいてある程度の吸収があり、は色素20の破皮があり、くらか悪化との変度がいくられると、サーン・スク10を用いて使用再生を行っしたというと、サーン・スク10を用いて使用再生を行っしたときのピットエラーレート(BE/sec)を測定素20の結果から、蛍光色のの許くないである。この結果から、蛍光色のの許な水のである100(BE/sec)を満足できることが分かった。

第3図はペリレン系の蛍光色素20を含有することによる光ディスク10の複屈折の影響を調べるためにリタデーションを測定した例を示す図である。

横軸の距離は光ディスク10の中心から半径方向の 距離である。第3図から、中心部すなわちりが 部が最も高い複屈折を示し、半径方向に同じ が、この傾向には にも本発明品にも同様にあらわれる一般 にも本発明品にも同様にあらわれるで である。この一般的な傾向を別にすると本発明に である。との間に特別に妻異はなく、本発明に いて蛍光色素20を含有させても複屈折に影響しないことが分かる。

さらに、蛍光色素20を含有させることによって 製造面での利点があらわれた。すなわち、蛍光色 素20を含有した樹脂製のディスク12を成形したと きに、金型との離型性が向上し、製造時間の短縮 を図ることが期待できる。光ディスクのその他の 点については従来のものと同等の性能があること が分かった。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、ピット を形成した樹脂製のディスクに蛍光色素を含有さ せたので、魅力的な色に着色されたように見え、 且つ蛍光色素によるレーザー光の吸収が非常に少ないので感度のよい再生を行うことのできる光ディスクを得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による光ディスクの縦断面図、第2図は樹脂製のディスクの蛍光色素の含有濃度とピットエラーレートとの関係を示す図、第3図は光ディスクのリタデーションの測定例を示す図である。

10…光ディスク、

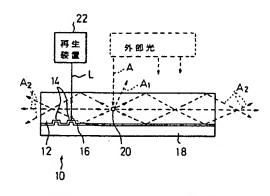
12…樹脂製のディスク、

14…ピット、

16…反射層、

18…保護曆、

20…蛍光色素。



本発明による光ディスクを示す縦断面図

第1図

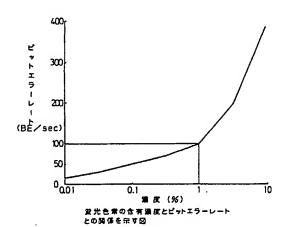
10・・・光ディスク

12…歯脂製のディスク

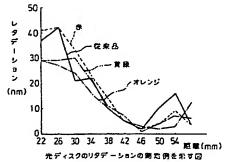
14...

6…反射層

18…保護層20…蛍光色素



第 2 図



第 3 図